

# EG - Konformitätserklärung

EC - Declaration of Conformity

Reg. Nr.: 5 610 202 - 0



Wir

We

Rittal  
GmbH & Co. KG  
Auf dem Stützelberg  
D-35745 Herborn

erklären, dass das Produkt  
*declare that the product*

**Unterbrechungsfreie Stromversorgung PMC 40 Typ5 / PMC 120NX**  
*Uninterruptible Power Supplies*

**PMC 40 Typ5 / PMC 120 NX Rack**  
DK 7040.060, DK 7040.065, DK 7857.070, DK 7040.075

**PMC Battery Rack**  
DK 7857.364 DK 7857.396 DK 7857.398 DK 7857.585 DK 7857.590 DK 7040.361  
DK 7040.362 DK 7857.374

**PMC 40/120 Module**  
DK 7040.110, DK 7040.120

mit der/den folgenden Norm(en) oder Normativen Dokument(en) übereinstimmt.  
*is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)*

**EN 62040-1**  
Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen  
*Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements for UPS*

**EN 62040-2**  
Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) - Teil 2: Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)  
*Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements*

**EN 62040-3**  
Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) - Teil 3: Methoden zum Festlegen der Leistungs- und Prüfanforderungen  
*Uninterruptible power systems (UPS) - Part 3: Method of specifying the performance and test requirements*

**EN 60950-1**  
Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen  
*Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements*

**EN 61000-6-2**  
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit und Industriebereich  
*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments*

**EN 61000-6-4**  
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen; Störaussendung für Industriebereiche  
*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards; Emission standard for industrial environments*

**EN 61000-4-2**  
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-2: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität  
*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measuring techniques - Electrostatic discharge immunity test*

# EG - Konformitätserklärung

EC - Declaration of Conformity

Reg. Nr.: 5 610 202-0 – Seite 2/page 2



## EN 61000-4-3

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder

*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test*

## EN 61000-4-4

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst

*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test*

## EN 61000-4-5

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen

*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test*

## EN 61000-4-6

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-6: Prüf- und Messverfahren - Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder

*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields*

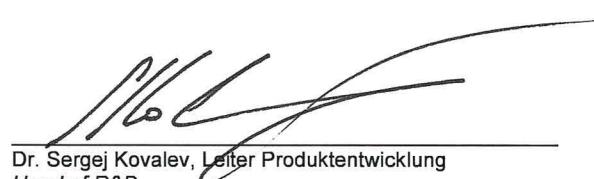
Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(n)  
*Following the provisions of Directive(s)*

**2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie**  
*EMC Directive*

**2004/108/EG EMV Richtlinie**  
*EMC Directive*

Herborn, den 07.02.2012

Jahr der ersten Kennzeichnung: 1995  
*Year of first marking.*



Dr. Sergej Kovalev, Leiter Produktentwicklung  
Head of R&D